## ファノ干渉の影響を考慮した Ga InP のラマン散乱スペクトルの詳細な解析 Analysis of Ga InP Raman Spectra Considering Fano Interference 千葉大院エ <sup>○</sup>坂本裕則,石原一行,馬蓓,森田健,石谷善博

Chiba Univ., °Hironori Sakamoto, Kazuyuki Ishihara, Ma Bei, Ken Morita, Yoshihiro Ishitani E-mail: ishitani@faculty. Chiba-u.jp

離散準位と連続準位の干渉効果はファノ干渉 [1]として知られている。本研究では、GaInP を用いて、実験的に未観測である2つの離散準位が関与するファノ干渉について調査している。

前回、報告した GaInP のラマン散乱スペクトルについてさらに詳細に解析した結果を図1に示す。このスペクトルに対して、ファノ干渉における遷移確率Fの式(1)でフィッティングを行った。

$$F(E) = \frac{\{q_1 \Gamma_1(E - E_2) + q_2 \Gamma_2(E - E_1) + 2(E - E_1)(E - E_2)\}^2}{4(E - E_1)^2 (E - E_2)^2 + \{\Gamma_2(E - E_1) + \Gamma_1(E - E_2)\}^2} \tag{1}$$

ここで  $q_n$  は非対称パラメータ、 $E_n$  は干渉によりシフトした LO フォノンエネルギー、 $\Gamma_n$  は電子フォノン相互作用強度を表す。添え字1,2 は InP like mode および GaP like mode を表す。式(1)と InP like TO フォノン(330 cm<sup>-1</sup>)に対応するガウス関数によりフィッティングした計算曲線 (a)では 350 cm<sup>-1</sup>,370 cm<sup>-1</sup>,400 cm<sup>-1</sup>付近に測定点とのずれが見られた。そこで、それぞれの位置に  $A_1$  LO フォノン[2], GaP like TO フォノン[3],2LA フォノン[4]の影響を加えた。その計算曲線(b)からこれらのフォノンモードの考慮によりスペクトルが再現されることがわかる。また、ガウス関数のみでフィッティングした計算曲線(c)では 350 cm<sup>-1</sup>付近、400 cm<sup>-1</sup>付近に測定点とのずれが見られ、非対称なファノ干渉の式(1)を考慮しない

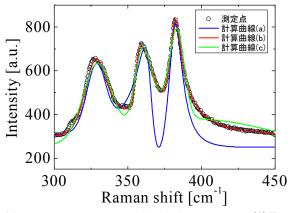


図1 GaInPのラマンスペクトル及びフィッティング結果

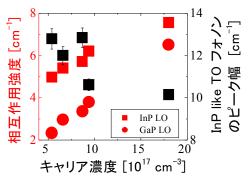


図2  $\Gamma_n$ のキャリア濃度存性

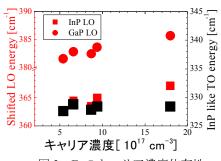


図3 Enのキャリア濃度依存性

とスペクトルが表現できないことがわかる。フィッティングにより得られたパラメータ  $\Gamma_n$ ,  $E_n$  を図 2, 図 3 に示す。同図に示す InP like TO フォノンのエネルギーとピーク幅はキャリア濃度に対する増加傾向はないため、本結果は結晶性の悪化や格子歪みの影響ではなく、キャリア濃度増加による量子干渉効果の増大を示すと考えられる。

## [参考文献]

[1]U.Fano,Phys.Rev.124,1866 (1961). [2] H. M. Cheong, Phys.Rev. B 56, 1882 ,(1997))

[3] F.Alsina, H.Cheong, Phys. Rev. B 56, 13126 (1997) [4] A.Hassine, J.Sapriel, Phys. Rev. B 54, 2728 (1996)